METHOD FOR RECORDING AND ERASING INFORMATION

Patent number:

KR9202931

Publication date:

1992-04-10

Inventor:

MORIMOTO ISAO (JP); SATO MASANOBU (JP); MORI

KOUICHI (JP)

Applicant:

ASAHI CHEMICAL IND (JP)

Classification:

- international:

G11B7/00; G11B7/24

- european:

G11B7/0055P; G11B7/243 Application number: KR19880007048 19880611

Priority number(s): JP19870144030 19870611; JP19870168775 19870708;

JP19870328712 19871225

Report a data error here

Also published as:

EP0294932 (A2)

EP0294932 (A3)

EP0294932 (B1)

Abstract not available for KR9202931

Abstract of corresponding document: EP0294932

The method uses a recording medium comprising a support and a superimposed recording layer composed of Sb, Te, Ge and at least one of Pb, Bi, In, Sn, and Tl. The recording medium is irradiated with a single laser beam, which is applied with two different intensities; one intensity for crystallizing the recording layer of the recording medium and the other intensity for amorphizing the recording layer of the recording medium. Both the recording of information and the erasing of information can be simply performed using a single laser beam by changing only its intensity between the two different laser beam intensities according to a laser beam intensity pattern corresponding to predetermined information.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

특1992-0002931

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 특허공보(BI)

(51) Int. Cl.⁶

(45) 공고일자 1992년04월10일

G11B 7/00 C110 7/2/

0

(11) 공고번호

특1992-0002931

6110 1/24			
(21) 출원번호 (22) 출원일자	특1988-0007048. 1988년 06월 11일	(65) 공개번호 (43) 공개일자	특 1989-0001037 1989년 03월 18일
(30) 무선권주장	62-144030 1987년 05월11일 62-168775 1987년 07월08일 62-328712 1987년 12월25일	일본(JP) 일본(JP)	
(71) 출원인	이사하가세이고오교 가부시기 일본국 530 오오사까후 오오		•

(72) 발명자

모리모또:이사오

일본국 시조오까겡 후지시 사메지마 2반지의 1 마사히가세이고오교 가부시기

ガロル出

사또오 마사노부

일본국 시즈호파겡 후자시 사메지마 2번째의 1 아사하가세이고오교 가부시까

기이시내

모리고우 이짜

일본국 시즈오까겡 후자시 사메지마 2번째의 1 아사히가세이고오교 가부시까

기이시내

(74) 대리인.

이준구

ANE: 경종목 (책자공보 제2/31호)

(54) 정보의 기록 및 삭제방법

23

내용 없음.

$QH\subseteq$

51

BANK

[발명의 명칭]

정보의 기록 및 삭제방법

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명에 사용된 Sb - Te - Ge의 합성범위를 도시하는 3각 다이머그램.

제2도는 본 발명의 방법을 실현시키는 시스템을 도시하는 다이어그램도.

제3도는 정보를 기록 및 삭제하기 위한 레이저비임조사(laser beam irradiation)의 일형태의 파형을 나타내는 도면.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

1: 디스크표면

2 : 모터

3: 반도체레이저장치

4: 렌즈

:5 : 프리즘

:6:1 / 4파 플레이트

7: 대물렌즈

8 : 렌즈

10 : 레이저비암조사장치

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 기록매체에 레이저비임을 조사하는 것에 의하여 정보를 기록 삭제하는 방법에 관한 것이다. 보다 구체적으로는 본 발명은 기록매체상에 정보를 기록하고, 기록매체상에 기록된 정보를 삭제하기 위하 여, 각기 2개의 상이한 강도(intensities)를 갖는 기록매체상에 인가되는 단일 레이저비임을 기록매체에 조사함으로써 정보를 기록 삭제하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 방법에 의하면, 간단한 광학장치를 사용하여 단지 레이저비임강도를 변경시킴으로써 정보의 기록 삭제를 쉽게 수행할 수 있다.

최근에는 증가하는 정보의 양에 의하며, 정보를 기록하기 위한 재료로서 광학디스크 및 광학카드의 이용이 증가되고 있으며, 이것은 광학디스크 및 광학카드상에 고밀도로 많은 양의 정보를 기록할 수 있고, 광학디스크 및 광학카드상에 기록된 정보를 레이저비암을 사용하여 용이하게 비파괴판독을 수행할 수 있기 때문이다. 광학디스크에 대해서 공지된 2개형은 기업광학기억형(write - once optical storage type) 및 가역광학기억형(reversible optical storage type)이다. 전자의 광학디스크의 경우에는 정보를 일단 기록하면 그 기록된 정보를 삭제할 수 없다. 반면에 휴자의 광학디스크의 경우에는 정보를 반복적으로 기록하고 삭제할 수 있다.

기역광학기억형의 광학디스크에 대해서, 2개형의 기록재가 공지되어 있다. 하나는 자기광학기록재 (magneto - optical recording material)이고, 다른 하나는 상변경기록재(phase - change recording material)이다. 자기광학기록재의 경우에, 정보는 레미저비임을 조사할때, 자회방향에서의 차이가 일어 나는 것을 이용함으로써 기록되고, 기록된 정보는 기록재에 의하여 반사된 레미저비임의 분극면에서의 차이는 것을 이용함으로써 판독되며, 여기서 분극면의 차이는 자회방향의 차이로 규정된다. 반면에 상변경기록 재의 경우에, 정보는 레미저비임을 조사할때 기록재의 상태의 차이 즉, 비정질(amorphous) 및 결정 (crystalline)을 이용하는 것에 의하여 기록되고, 기록된 정보는 광학적 성질의 차이를 이용하는 것에 의하여 판독된다. 여기서 차이는 기록재에서의 상태의 차이에 해당한다. 자기광학기록재가 정보를 기록 판독하는데 사용되는 경우에, 자기기록장치와 광학판독장치를 포함하는 장치를 사용하는 것이 필요하다. 반면에 상변기록재가 정보의 기록 판독에 사용되는 경우에, 정보의 기록 판독에 사용되는 경우에, 정보의 기록 판독에 사용되는 경우에, 정보의 기록 판독에 사용되는 경우에 의하다. 반면에 상변기록재가 정보의 기록 판독에 사용되는 경우에 전보를 기록하고 판독하는 것은 단지 광학장 치만을 사용하며 가장하기 만든하기 때문에 유리하다.

상변경기록재의 경우에, 정보의 기록 삭제에 대한 다른 모우드가 가능하다. 즉 정보는 전자비임을 조사 할때, 조사지역(irradiated area)과 비조사지역(non - irradiated area)사이의 체적의 차이가 일어나는 것을 미용함으로써 기록재상에 기록된다. 전자비임을 조사하는 것에 의하며 발생한 체적의 차이를 미용하 면, 기록재의 상태의 차이를 미용하는 경우와 비교할때, 정보는 고밀도로 기록된다. 전자비임의 조사에 의해 마기되는 기록총의 체적의 차이를 미용하는 것은 현재까지 실현되지 않았으나, 가까운 장래에 실현 될 것으로 기대된다.

장변경기록재의 기록층에 대해서, Tei-Be 합금[Appl. Phys. Lett., 49(9), p. 502, (1986)]과 Te - Ge - Sn 합금[Appl. Phys. Lett., 46(8), p. 734, (1985)]과 같은 여러 가지 Te 합금, 그리고 Sb - Se 합금 [Appl. Phys. Lett., 48(9), p. 1255, (1986)과 In - Se - Ti 합금[Appl. Phys. Lett., 50(11), p. 667, (1987)]과 같은 여러 가지 Se 합금을 사용하는 것이 공지되어 있다. 이들 합금의 기록층은 기록층이 용용되고, 그 다음에 산숙하게 냉각될때, 비정질화되고 기록층은 기록층이 용용되고 그 다음 서서히 냉각될때, 또는 기록층이 소정시간의 시간동안 기록층의 결정화를 위한 임계온도보다 더 높은 온도에서 가열될때, 또는 기록층이 소정시간의 시간동안 기록층의 결정화를 위한 임계온도보다 더 높은 온도에서 가열될때, 또는 기록층이 소정시간의 시간동안 기록층의 결정화를 위한 임계온도보다 더 높은 온도에서 가열될때, 절정화 될 수 있다. 기록층은 비정질상태와 결정상태 사이에 상이한 광학적 성질을 가지고 있다. 그러므로 정보는 비정질상태와 결정상태와 결정상태 사이에 상이한 광학적 성질을 가지고 있다. 그러므로 정보는 비정질상태와 결정상태와 결정상대는 각각 기록상태와 삭제상태에 대응하는록 설계될 수 있다. 이 경우에 기록층을 산속하게 가열하고 방각하는 것에 의하여 정보를 기록할 수 있고, 기록층의 점진적인 가열과 생각에 의하여야 정보를 삭제할 수 있다. 그러므로 산속한 가열과 냉각, 점진적인 가열과 냉각을 반복함으로써, 기록과 삭제를 반복적으로 수행할 수 있다. 기록층의 결정화 및 비정질화는 레이저비임의 조사에 의하여 수행될 수 있다. 물론 그 대산으로 결정상태와 비정질상태는 또한 각각 기록상태와 삭제상태에 대응하도록 설계될 수 있다. 이해를 용이하게 하기 위하며, 이와 다르게 설명되지 않는한, 이하 비정질상태와 결정상대가 각각 기록상태와 삭제상태에 대응하는 경우에 대해서 설명할 것이다.

다:
상기 언급된 것처럼, 상기 언급된 증래의 기록재상에 기록된 정보를 삭제할 때, 즉 기록층의 결정화를 실행할때, 점진적인 가열과 점진적인 냉각을 행하여야 하는 반면에, 기록재의 비정질화를 실행할때, 신속한 가열과 신속한 냉각을 행하여야 한다. 신속한 가열 및 신속한 냉각은 고강도의 레이저비임으로 단기간동안 조사하는 것에 의하여 수행할 수 있는 반면에, 점진적인 방각은 고강도의 레이저비임으로 단기간동안 조사하는 것에 의하여 수행할 수 있는 비면에 기열 및 점진적인 방각은 저강도의 레이저비임으로 오랜기간동안 조사하는 것에 의하여 수행할 수 있다. 그러나 실제로 단기 및 장기의 조사기간을 모두 수행하는 것은 어렵다. 상변경형의 정보기록 삭제장치를 작동할 때, 기록층은 일정한 속도로 레이저비임에 대해서 이동한다. 레이저비임스폿(laser beam spot)에 기록층상의 어떤 부위에 정보를 기록 삭제하기 위하여 기록층에 인가될때, 그 부위는 레이저비임스폿의 폭을 통하여 통과하는 동안 레이저비임으로 계속 조사된다. 그러므로 조사기간에 짧거나 길건, 레이저비임스폿의 폭에 의존할 것이다. 그러므로 기록재의 비정질화를 위하여는 단기간의 조사를 기록재의 결정화를 위하여는 장기간의 조사를 실행하기 위하여, 2개의 레이저비임이 증래에 사용되어 왔다. 즉 원형조사스폿(circular, irradiation spot)을 갖는 레이저비임이다. 2개의 레이저비임의 등 사용하는 이런 조사장치는 2개의 레이저비임 조사장치를 포함하는 복잡한 장치를 사용할 필요가 있고, 반복적을 정확히 정보를 기록 삭제하기 위하여 이 2개의 레이저비임 조사장치는 레이저비임의 1개축이다른 레이저비임의 촉과 일치하도록 배열되어야 하는 단점을 가지고 있다. 그러나 양레이저비임의 기공을 상호간에 일치시키는 것은 실제상으로 어렵다. 특히 고속으로 전부를 기록 삭제하기 위하면 이 공학에 의치시키는 경우에, 그 장혹(1mg axis)으로 상당히, 큰 길이의 타원의 비임스폿을 갖는 기록대체의 결정화용 레이저비임의 사용할 필요가 있다. 그러나 이런 레이저비임의 사용은 실용적이지 않다.

본 발명자들은 단일의 레이저비임을 조사하는 것에 의하여 고속으로 정보를 기록 삭제하기 위한 방법을 개발하기 위하여 포괄적이고 집중적인 연구를 하였고, 이 방법은 증래의 기록재를 사용하는데 수반되는 상기 언급한 단점을 제거하였다. 결과적으로 정보기록총용 재료로서 특정의 배합을 갖는 합금을 사용할 때, 단지 레이저비임의 강도를 변경함으로써 정보를 단일 레이저비임에 의하며 용이하게 기록하고 삭제할 수 있는 것을 알아내었다. 이러한 신규의 발명에 기초하여 본 발명은 완성되었다. 그러므로 본 발명의 목 적은 단일의 레이저비임을 조사하는 것에 의하여 정보를 용이하게 기록 및 삭제하는 신규의 방법을 제공 하는 것이다.

본 발명의 앞의 목적, 및 다른 목적, 특성 및 장점은 이하 첨부도면에 따라서 설명된 상세한 설명 및 특 허청구의 범위로부터 당해 기술분이에서 통상의 기술을 가진 자가 용이하게 미해할 수 있다.

본 발명에 의하면, 정보를 기록 및 삭제하는 방법에 있어서, Sb, Te, Ge와, Pb, Bi, In, Sh 및 TI의 그룹으로부터 선택한 최소한 하나의 원소로 이루어진 기록층이 적층된 기판을 구비하는 기록매체를 단일 레이저비임으로 조사하면서 상기 단일 레이저비임에 대해서 상기 기록층을 이동시키며, 상기 기록층이 기록층에 인가된 레이저비임강도에 따라서, 비정질상과 결정상사이에서 가역적으로 상변환할 수 있으며, 이 가역적, 변환이 정보의 기록 및 삭제에 효과적이고, 상기 단일 레이저비임이 2개의 상이한 강도로 인기되어, 각각 상기 기록층을 결정하하고 상기 기록층을 비정질하함에 있어, 소정의 정보에 상응한 레이저비임강도 패턴에 따라 상기 2개의 상이한 강도사이에 레이저비임강도를 변경시험으로써, 기록층내에 상기 소정의 정보에 상응한 비정질영역과 결정영역을 형성하는 정보의 기록 및 삭제방법이 제공된다.

본 발명의 방법에서, 기판과 그 위에 적흥된 기록층을 포함하는 기록매체가 사용된다. 기록층에 대해서 기록층이 Sb, Te, Ge와, Pb, Bi, In, Sn 및 TI로 구성된 그룹으로부터 선택된 최소한 하나의 원소로 구성 되는 것이 필수불가결하다: 이러한 기록층은 기록층에 인가된 레이저비임의 강도에 따라서 비정질상과 결정상 사이에서 가역적으로 변환을 할 수 있고, 이 가역적인 변환은 정보의 기록 삭제에 효과적이다. 특히 Sb, Te, Ge와 Pb, Bi, In, Sn 및 TI로 구성된 그룹으로부터 선택된 원소가 공식(1)에 의하여 대표되 는 원자비(atomic ratios)로 제시되는 것이 바람직하다.

(1)

여기서 M은 Pb. Bi. In. Srar Ti로 구성된 그룹으로부터 선택된 최소한 하나이고 0:3 ≦X ≤0.7, 0.1 ≦V. 0:01 ≦ Z ≦ 0.3 및 X+Y <1.01다.

본 발명의 방법에 사용된 기록층에 대해서, 원소 M의 존재는 중요하다. 원소 M이 없다면 여러 가지 심각한 문제가 발생한다. 예를 들면 기록층이 Sb, Te 및 Ge로만 단지 구성된다면, Sb, Te 및 Ge는 공식(2)에 의하여 표시되는 원자비로 제시된다.

てってってん	**************************************	 12	3
102402001-2-		 ٠.	,

(여기서 x는 0.3 내지 0.7이고, 기록층은 레이저비임을 단기간 조사하는 것에 의하여 결정화될 수 있다. 그러나 기록층을 비정질화하기 위하여, 기록층 및 기판의 변형이 발생하거나 또는 기록층의 천공 (perforation)이 발생하는 고강도의 레이저비임을 조사하는 것이 필요하다. 특히 기록층이 GeTe 화합물 과 Sb.Te, 화합물의 혼합물로 구성되는 경우에, Sb, Te 및 Ge는 공식(3)에 의하여 표시된 원자비로 제시된다.

 $(GeTe)_x(Sb_xTe_e)_{3-x} = Te_{e-2x}Ge_xSb_{2-2x}$ (3)

[여기서 0](X (1이고, 기록총의 결정화는 쉽게 행해질 수 있으나, 고강도의 레이저비임을 조사하여서 기 록총 및 기판의 변형이 발생하거나 또는 기록총의 천공(perforation)이 발생하는 것이 필요하기 때문에, 기록총의 비정질화를 수행하는 것은 어렵다.

Sb. Te 및 6e뿐만아니라 Pb. Bi. In. Sn 및 TI로 구성된 그룹으로부터 선택된 최소한 해나의 원소(M)로 구성된 기록층이 사용되는 본 발명의 방법에서, 상기 언급된 결점은 제거될 수 있다. 특별히 원소(M)가원자수(númber of atoms)의 의미로 1 내지 30%의 양으로 기목층에 존재할때, 기록층은 원소(M)가 존재하지 않는 것과 비교할때 기록층과 기판의 변형 또는 기록층의 천공이 일어나지 않는 상대적으로 저강도의레이저비임을 조사하는 것에 의하여 비정질화가 수행될 수 있기 때문에 매우 유리하다. 만말 원자수의 의미로 원소(M)의 양이 기록층대의 총원자수에 근거하여 1% 미만이라면, 기록층을 비정질화하기 위하여 상대적으로 고강도의 레이저비임이 요구된다. 그러므로 기록층의 비정질화는 기록층과 기판의 바람직하지 않는 변형 또는 기록층의 천공에 의하여 불가피하게 수반된다. 반면에 원소(M)의 원자수의 의미로서의 양이 30%를 초과한다면, 이 기록층은 레이저비임을 조사할때, 총분히 결정화될 수 없어서, 정보의 삭제를 충분히 수행할 수 없는 반면에 재기록을 수행할 때, 정보의 삭제로부터 정보의 기록을 구별(즉 대조)하기에 충분한 저강도를 얻을 수 있다.

Ge의 양에 대해서, 기록총이 저온에서 결정화되고 그러므로 열안정성에 있어서 빈약하기 때문에, 공석 (1)에서의 y는 0.1 미만이다. 요약하면, 공석(1)에서 x는 용이한 결정화의 견지에서 0.3 내지 0.7의 범 위에 있고, y는 열안정성의 견지에서 0.1 또는 그 미상이며, z는 기록총과 기판의 변형 및 기록총의 천공 이 발생하지 않고, 상대적으로 저강도의 레이저비임을 조사함으로써, 얻어지는 용이한 비정철화의 견지에 서 0.01 내지 0.3의 범위에 있다.

상기 언급된 것처럼, M은 Pb, Bi, In, Sri 및 TI로 구성된 그룹으로부터 선택된 최소한 하나의 원소이다. 2개 이상의 형태의 원소가 M으로서 사용되는 경우에, 원자수에 의한 총원소의 상기 업금된 z에 의하며 표시된 범위안에 있어야 한다. 제1도에서 바람직한 Sb - Te - Ge의 혼합범위는 사각형 ABCO에 의하며 한정된 빗금친 영역에 의하여 표시된다. 사각형 ABCO 내부의 혼합비는 가목총의 신속한 결정화를 위하여 보다 유리하다. 말하자면, 제1도의 선분 타는 공식(2)에 의하여 표시되는 혼합에 상용하는 Sb - Te - Ge의 혼합범위를 표시한다.

기록총의 비정질화가 Te - Ge - Sb의 합금내에서 원소(N)를 구현하는 것에 의하며 용이하게 되는 미유는 원소 Pb, Bi, In, Sn 및 Ti가 상대적으로 저용융점을 가지고, 미 원소의 용용열이 표 1에서 도시된 것처럼, Te, Ge 및 Sb의 그것과 비교할 때, 상대적으로 작다는 사실에 있다고 믿어지며, 그러므로 Te - Ge -Sb의 합금내에 미들 원소를 구현하는 것에 의하여, 기록총의 용용점은 낮아지고, 기록총은 신속하게 가열 되고 냉각하기 용이하다. 더욱이 이들 원소의 증기압은 그들 용용점보다 더 높은 온도에서 조차 낮고, 그러므로 기록층의 변형 및 천공은 발생되지 않는다.

[표 1]

{ £	-285Xi	344141	국가역 Inica Tochen 상용하는 운드, Ti
21	27	13	167
Bi	23	1: 5	nic
ln	156	13	1724
S	703	11 5	222
T	zi.	5.0	170
T.	. 23	33	330
Ĝe .	43-		zen:
\$	n:	B.3	Dag.

상기 언급된 것처럼 Te, Ge 및 Sb와 공식(1)에 의하여 표시된 원자비에서 Pb, Bi, In, Sn 및 TI로 구성된 그룹으로부터 선택된 최소한 하나의 원소로 구성된 기록층은 기록재와 기판의 변형 및 기록층의 천공을 일으키지 않고 용이하게 비정질화될 뿐만아니라 극히 단기간의 시간동안 레이저비임을 조사하는 것에 의하여 용이하게 결정화될 수 있다. 이러한 기록층을 포함하는 기록매체를 사용할때, 단일레이저비임을 기록층에 조시하는 것에 의하여 정보를 기록 및 삭제할 수 있으며, 이 레이저비임은 2개의 상이한 강도, 각각 기록층을 결정화하고, 비정질화하기 위하여 분리되어 인가된다.

본 발명의 방법을 실행할때, 기록흥의 비정질화는 기록흥성에 정보를 기록하기 위하여 수행되는 반면에, 분리적으로 기록흥성에 기록된 정보를 삭제하기 위하여 기록흥의 결정화를 수행한다. 그 대신으로 또한 상기 기록흥상에 기록된 정보를 삭제하기 위하여 기록흥의 결정화를 수행하고 반면에, 분리적으로 기록 흥상에 정보를 기록하기 위하여 기록흥의 결정화를 수행할 수도 있다. 기록흥의 결정화가 기록흥상에 정 보를 기록하기 위하여 기록흥의 결정화를 수행할 수도 있다. 기록흥의 결정화가 기록흥상에 정 보를 기록하는데 효과적인 경우에, 비정질영역으로 형성된 비트(pit)는 상대적으로 고강도의 레이저비임 이 필스를 조사함으로써 형성되어서, 소정의 정보는 기록되고, 반면에 레어지비임을 조사함으로써 형성된 영역이외의 비정질영역은 제3도에서 알 수 있는 것처럼, 비정질화용 레이점비임의 각 필스의 중간을 상대 적으로 저강도의 레이저비임의 필스를 조사하는 것에 의하여 결정화되어서, 미전에 기록된 정보는 삭제된 다

선택적으로 기록층의 결정화가 기록층상에 정보를 기록하는데 효과적이고, 기록층의 비정질화가 기록층상에 기록된 정보를 삭제하는데 효과적인 경우에, 결정영역에 의하여 형성된 피트는 상대적으로 저강도의레이저비임의 필스를 조사하는 경우에 기록되고, 반면에 레이저비임의 필스를 조사하는 것에 의하여 형성된 영역이외에 결정영역은 제3도에서 알 수 있는 것처럼, 결정화용 레이저비임의 각 필스의 중간에 상대적으로 고강도의 레이저비임의 필스를 조사하는 것에 의하여 비정질화되어서, 이전에 기록된 정보는 삭제된다. 기록된 정보가 기록층으로부터 판독될때, 비정질영역과 결정영역사이의 반사 및투과와 같은 광학적 성질의 차이를 이용한다. 특히 기록층을 결정화할때의 강도보다 훨씬 더 낮은 강도인레이저비임이 기록층상에 조사되고, 결정영역과 비정질사이에 제조된 레이저비임의 반사 또는 투과에 있어서의 차이는 측정되며, 단일한 소망의 형태로 변환된다.

어서의 차이는 측정되며, 단일한 소망의 형태로 변환된다.
정보의 기록 및 삭제를 실현함때, 기록매체는 레이저비임에 상대하여 이동한다. 레이저비임에 대한 기록 매체의 상대적인 이동율은 보로 표시되고, 기록매체의 표면상에 인가된 레이저비임적의 작경은 에에 의하여 표시될때, 기록매체의 표면상의 어떤 점에서 레이저비임의 조사시간은 선보로서 표시될 수 있다. 그러므로 결정화가 정보를 삭제하는데 효과적이고, 비정질화가 정보를 기록하는데 효과적인 경우에, 만일 정보를 삭제하려 한다면, 비정질영역(여기에 정보가 기록되어 있다)은 선보 이하의 기간동안 레이저비임의 조사에 의하여 결정화되어야 한다. 공식(1)에 의하여 표시된 혼합을 갖는 기록층은 1 μsec 이하의 단기간동안 레이저비임을 조사하는 것에 의하여 결정화될 수 있다. 그러므로 정보의 삭제는 작경 약 1 μsec 이하의 단기간동안 레이저비임을 사용하여 충분히 수행할 수 있다. 특히 기록층에 'Sb, Te 및 Ge의 비율이 제 1도에 도시된 사각형 ABC에 의하여 표시된 범위안에 있는 경우에, 0.1 μsec 이하의 단기간동안 레이저비임을 조사하는 것에 의하여 수행될 수 있다. 그러므로 레이저비의이 직경 약 1 μse 가질때, 레이저비임에 대한 기록매체의 상대적인 이동률이 10m/sec 이상일지라도는 결정화를 이를 수 있다. 현재 광학디스크상에 정보를 기억시키기에 적합한 상대적인 이동률은 콤팩트디스크의 경우에는 일반적으로 약 1 2m/sec이고,화일메모리의 경우에는 약 5 내지 11m/sec이며, 컴퓨터메모리의 경우에는 약 5 내지 22m/sec 이다. 그러므로 보 발명의 방법은 여러 가지 광학데이터기억장치에 편리하게 응용된다. 더욱이 결정화시간을 증래의 방법의는 상이하게 1 μsec 이하의 단기간으로 감소시키기 때문에, 2개의 상이한 레이저비임 즉 비정질화를 위하여 단원형비임스폭을 갖는 레이저비임을 차를 위하여 단원형비임스폭을 갖는 레이저비임을 가용하는 것은 필요치 않으며, 단지 예를 들면 원형비임스폭을 갖는 단일레이저비임으로 기록층의 결정화및 비정질화를 수행하는 것은 가능하다.

[마라서 본 발명의 방법에 의하여, 정보기록용 강도를 갖는 레이저비임의 펄스를 기록매체에 조사하는 것에 의하여 기록매체상에 정보를 기입(overwriting)할 수 있고, 한편 정보기록용 레이저비임의 각 펄스의 인터발에서 정보기록용에 사용된 것과 동알한 레이저비임을 분리적으로 단지 강도만 변경시켜 정보삭제용 강도를 갖도록하여 기록매체에 조사함으로써, 정보를 삭제할 수 있다. 이러한 기입은 기입광학기억방법 의 경우와 같은 극히 간단한 광학장치를 사용함으로써 수행될 수 있다.

본 발명의 방법에 의하여 단일 레이저비임을 조사할때, 레이저비임강도는 기록될 소정의 정보에 상음한 레이저비임강도패턴에 의하여 2개의 상이한 강도사이에서 변경된다. 상기 언급된 것처럼, 2개의 상이한 레이저비임강도는 기록층을 결정화하고, 기록층을 비정질화하는데 효과적이다. 기록층을 비정질화하기 위 한 강도는 3 내지 30째, 비람직하게는 5 내지 20째이다. 기록층을 결정화하기 위한 레이저비임강도는 기 록층을 비정질화하기 위한 레이저비임강도보다 더 낮은 최소한 1째이다. 따라서 기록층을 결정화하기 위 한 강도는 일반적으로는 2 내지 29mV, 비람직하게는 3 내지 15mV이며, 2mV보다 더 작아서는 안된다. 본 발명에 사용되는 레이저비임의 직경은 $0.5\sim1.5\,\mu$ m이다.

본 발명의 방법에 사용되는 레이저의 실시예는 반도체레이저, 마르곤이온레이저, YAG레이저등을 포함한다. 레이저의 파장은 비선형 광학을 통하여 레이저를 통과시킴으로써 반으로 축소되고, 정보의 기 록 및 삭제용 레이저비암으로서 기록층에 인가된다. 레이저비암의 파장은 일반적으로 300mm 내지 1 μm이다.

기록매체에 사용되는 기판의 실시에는 유리판, 유리와 그 위에 적흥된 광경화성플리대흥(photo - curable polymer layer), 폴리카보네이트, 마크릴수지, 에폭시수지 및 폴리스터렌과 같은 플라스틱재의 막 및 판, 그리고 알루미늄 합금판을 포함하고 있다.

상기 언급된 기판중에서, 유리 및 그 위에 적충된 광경화성폴리머총, 및 폴리카보네이트, 아크릴수지 또는 에폭시수지의 투명플라스틱판을 포함하는 판은 정보기록 및 기록된 정보의 삭제 및 판독용레이저비임 이 기판을 통하여 조사될 수 있기 때문에 바람직하다.

Sb, Te 및 Ge와 최소한 하나의 원소(M)로 구성된 기록층은 진공증착 및 스팟터링(sputtering)과 같은 관용의 증착방법에 의하여 기판상에 형성될 수 있다. 진공증착의 경우에, Sb, Te 및 Ge와 하나의 원소(M)로 구성된 합금이 증착을 실행하기 위하며 증착원으로서 이용될때, 결과의 기록층은 중증 소스(source)로서 사용되는 합금의 증착과는 상당히 상이한 증착을 갖는다. 그래서 각각의 Sb, Te 및 Ge와 원소(M)를 위하며 4개의 분리된 증착원을 사용하며 실행하는 것이 비람직하다. Sb, Te 및 Ge와 하나의 원소(M)로 구성된 합금이 증착원으로서 이용될때; 합금의 중착과 결과의 기록층의 증착사이의 차이가 최소화되기때문에, 플래쉬 중착방법(flash.deposition method)이 상기 언급된 방법보다 더 바람직하다.

스펏터링방법에 의하여 기록총을 형성하는 경우에, 합금의 경우와 거의 동일한 조성을 갖는 기록총을 얻을 수 있기 때문에, 소정의 조성을 갖는 합금이 중착원으로서 유리하게 사용될 수 있다. 선택적으로 금속원소 또는 합금의 편(pieces)이 스펏터링에의하여 계속되어지는 다른 금속원소 또는 합금상에 놓여지도록 형성될 수 있다. 이 방법에서, 금속원소 또는 합금의 편수 및 위치는 형성된 기록총의 조성에 따라 변경될 수 있다. 스펏터링방법의 경우에, 기판은 스펏터링동작중에 가열되기 쉽고, 따라서 균일한 기록특성을 갖는 기록총을 형성하기 위하여 기판을 충분히 냉각하는 것이 바람직하다.

본 발명에 사용되는 기록매체는 기판 및 그 위에 적흥된 기록층을 포함한다. 바람직하다면 반사층은 기록매체상에 제공될 수 있다. 반사층을 제공함으로써, 광간섭효과에 기인하여, 고반사대비(high_contrast of reflectivity)를 얻을 수 있고, 이것은 기록층의 두메가 작을때 조차도 반송파 - 대 - 잡음(carrier - to - noise)의 비. (이하 C서비로서 중중 언급됨)를 나타낸다. 게다가 바람직하다면 유전체층이 기록층과 반사층 사이에 또한 제공될 수 있다. 유전체층을 제공하는 것에 의하여, 기억안정도, 즉 C서비와, 기록과 삭제사이의 전환사이를수(number of cycle of reversions)를 개선할 수 있다. 반사층 및 유전체층이 제공되는 경우의 기록매체의 구조에 대해서, 예를 들면 참고문헌(JEEE Journa) of Quantum Electronics vol. QE - 14, No. 7, pp. 487~495(1978)을 참조할 수 있다.

반사총은 양호하게는 기록된 정보의 판독을 위한 레이저비임에 대해 고소광계수(高消光係數)(high extinction coefficient)를 갖는 재질로 이루어져 있다. 반사총으로 사용될 수 있는 재질의 실시에는 AI, Ti, Cr, Cu, Mn, Si, Ni, Se, Ge, Zr, Ag, In, Sh, Sb, Te, Pt, Au, Pb 및 Bi와 같은 금속, 최소한 Cr, Cu, Mn, Si, Ni, Se, Ge, Zr, Ag, In, Sh, Sb, Te, Pt, Au, Pb 및 Bi를 함유한 합금을 포함한다. 반사총은 상기 연급한 금속 및 합금으로부터 선택된 최소한 2개의 금속 또는 합금을 함유한 단일층 구조 또는 복수층 구조를 갖는다.

유전체층에 대해서, 이 유전체층이 최소한 하나의 금속화합물로 구성되는 것이 바람직하다. 유전체층에 사용될 수 있는 금속화합물의 실시에는 MeO, TiQ, ZrO, HfQ, ZrO, CdO, Al₂Q, Ga₂Q, SiQ, GeQ, Nb₂Q, Ta₂Q, Cr₂Q, MoQ, CoO; NiO와 같은 금속산화물, TiN, HfN, AlN과 같은 금속질화물, 및 Si₄N와 같은 회토류원소 (rare earth element)의 산화물, ZnS와 같은 금속황화물, 및 SiC 및 TiC와 같은 금속탄화물을 포함한다.

반사총 및 유전체총은 기록총의 형성에서처럼, 진공증칙방법 또는 스펏터링방법에 의하여 형성된다. 또한 그 대신으로 반사총 및 유전체총은 또한 관례적인 이온도금 방법에 의하여 형성될 수 있다.

기록총의 두께는 기록매체의 구조, 예를 들면 반사총과 유전체총의 존재 또는 부재 및 반사총과 유전체총 의 두께에 의하여 변화될 수 있다. 일반적으로 기록총의 두께는 약 10 내지 150nm이다.

본 발명에 사용되는 기록매체는 일반적으로 단일한 형태를 가진다. 본 발명에 사용되는 기록매체는 선택적으로 혼합의 형태, 예를 들면 후에 설명되는 것처럼 그 사이의 에어캡(air gap)을 갖는 면 - 대 - 먼구조로 부착된 2개의 기록매체의 형태를 가짐으로써, 기록총의 표면은 예를 들면 공기 또는 손으로 기록총을 집적 접촉하는 것에 의하며 마기되는 위험 및/또는 오염으로부터 보호될 수 있다. 미러한 구조는 기록총의 면이 구조의 대부위에 있도록 구성된다. 미러한 경우에 정보기록 및 기록된 정보의 판독용 비임조사는 기판의 면으로부터 수행된다.

상기 언급된 것처럼, 본 발명의 기록매체는 단일의 형태 또는 혼합의 형태로 사용될 수 있다. 상기 언급 된 혼합의 형태의 경우에, 기록매체는 다음과 같이 사용된다. 동일한 구조를 갖는 2개의 기록매체는 서 로서로 검치도록 놓여 있어서, 하나의 기록매체의 기판으로부터 먼 기록총의 면은 각 기록매체의 주변을 따라서 배열된 스페이서(spacer)의 매체를 통하여 다른 기록매체의 기판으로부터 먼 기록총의 면과 대향 하고 있으며, 부분적으로 스페이서의 양면에 인가된 에폭시타입의 접착제에 의하여 결합되어 있다. 양자 택일적으로 2개의 기록매체는 전체적으로 결합된 구조를 형성하기 위한 스페이서를 사용하지 않고, 다른 기록매체의 기판으로부터 먼 기록총의 면과 대형하는 하나의 기록총으로부터 먼 기록총의 면을 고용용접 착제와 같은 접착제에 의하여 상호간에 전체적으로 결합될 수 있다.

본 발명의 방법에 의하여, 단일레이저비임을 단기간동안 조사함으로써, 정보를 기록 및 삭제할 수 있다.

그러므로 본 발명에 의하면, 기록되어야 할 소정의 정보에 상용하는 레이저비임의 강도패턴에 따라서 각 각 기록총을 비정질화하고, 기록총을 결정화하기 위한 2개의 상이한 강도사이에 단지 조사하는 레미저비 임강도를 변경함으로써, 정보의 기입(overwriting)은 간단한 광학장치를 사용하여 수행할 수 있다.

본 발명은 다음의 실시예를 참조하여 보다 상세히 설명될 것이며, 본 발명의 범위를 제한하는 것으로 해 석하여서는 아니된다.

[참조 실시예]

두께 1.2mm, 작경 130mm를 가지며 주입성형방법에 의하며 준비된 홈(깊이 : 70nm, 폭 : 0.5 μm, 피치 : 1. 6 μm)을 가는 플리카마보네이트디스크는 기판으로서 사용되고, 플리카마보네이트디스크는 이 장치의 중앙에서 회전할 수 있도록 진공증착장치에 셋트된다. 이 장치는 회전촉주위에서 2개의 가열증발보우트 (heating vaporization boats) 및 2개의 전자비임증발도가나를 포함하고, 4 - 원소동시증착(co - deposition)을 수행하는데 적합하다. Te와 Sb는 도가나에 분리되어 놓여지고, 6e는 가열증발보우트의 하나에 놓여진다. 이 장치는 10 후로 매지 배출되고, 디스크는 실내온도에서 보우트와 도가나로부터 Sb. Te및 6e의 동시증착을 행하게 되는 반면에, 디스크를 1800rpm으로 회전시켜서 3개 원소의 공증착을 수행하게 된다. 원소의 원자비가 표 2에 표시된 것과 같이 변화하는 것을 제외하고는 상기 연급한 것과 동일한 과정을 반복할때, 표 2에 도시된 조성을 갖는 100nm의 두메의 기록총이 플리카마보네이트디스크상에 분리적으로 형성된다.

[**H** 2]

ARTHURAN TEGENS		() (보기) () (보기)	. 68.5	******		기업화폭성	
면도	×	5	mw.	CONH.	P,` (mW)	AC (CB)	(u ser)
-	.c. (b	0.2	14.	56,	T .	15 ·	0.1
١.	9.45	0:3	16	48	ø,	18	1.0
e ·	b.45	2.1	.0	41	ġ"	. 9	0, 1
đ	0155	2.2	18	á)	تَىر	29	a ns
٠.	0.55	6.5	20	6)	10	10	0 00
3	b.65	0.2	34	220	8	5	0.3
. R.	D.U.S	9.5	ii.	27	8	-5	0.5

표 2에 표시된 x와 y의 값은 유도결합된 (10°) 스펙트로스코피에 의하여 확인된다. 더욱이 폴리카마보네이트디스크장에 형성된 각 기록총을 X - 레이 회절계속에 의하여 분석합으로써, 각 기록총이 비정질화되는 것을 확인한다.

이렇게 준비된 샘플기록매체는 제2도에 도시된 것과, 같이 레이저비임조사장치 (10)를 사용하여 비정질화특성과 결정화특성에 대해서 시험을 한다. 제2도에 도시된 것처럼, 레이저광선은 반도체레이저장치(3)로투성과 결정화특성에 대해서 시험을 한다. 제2도에 도시된 것처럼, 레이저라선은 반도체레이저장치(3)로부터 방출되고, 렌즈(4)에 의하여 병렬로 된다. 이렇게 얻어진 레이저비임은 다른 렌즈, 프리즘(5) 및 1/4파 플레이트(6) (1/4 wave plate)를 통하여 통과하고, 대물렌즈(7)를 통하여 집속된다. 집속된 레이저비임은 모터(2)에 의하여 회전되는 디스크(1)(기록매체)표면상에 조사된다. 조사된 레이저비임은 기록매체에 의하여 반사되고, 반사된 비임은 대물렌즈(7) 및 1/4파 플레이트를 통하여 프리즘(5)으로 되돌아가며, 프리즘(5)에 의하여 렌즈(8)쪽으로 반사된다. 프리즘(5)에 의하여 반사된 레이저비임은 렌즈(8)를통하여 집속되고, 검출기(9)에 의하여 검출된다. 이 시험은 다음과 같이 수행된다.

- (1) 830nm의 파장을 갖는 레이저비임과 약 1.0 μm의 직경의 비임점은 그 기판을 통해서 각 샘플디스크의 기록층에 인가되어서, 디스크의 중앙으로부터 55mm의 거리에 위치된 기록층의 부분을 조사한다. 레이저 비임으로 샘플디스크의 기록층의 조사한다. 레이저 비임으로 샘플디스크의 기록층의 조사한다. 레이저비임으로 샘플디스크의 기록층의 조사한다. 레이저비임의 선형속도는 거의 10m/sec인)으로 단스크의 회전으로 행하면서, 레이저비임의 출력을 증가시키고, 동시에 레이저비임의 반사율(reflectance)을 측정한다. 결과적으로 모든 샘플디스크에 대해서, 반사율은 레이저비임 강도의 증가에 따라서 어떤 정도까지 증가되고, 레이저비임강도가 어떤 레벨을 초과할때, 반사율은 더 이상 증가되지 않는다. 그 이상 반사율이 증가되지 않는 레이저비임의 강도 (Pa)가 각 샘플디스크에 대해서 측정되고, 그 결과를 표 2에 나타낸다. 따라서 각 샘플디스크의 기록층은 레이저비임을 조사하기전 및 후에 X-레이회절계측에 의하며 분석된다. 결과적으로 모든 샘플디스크에 대해서, 기록층은 레이저비임을 조사하기 전에는 비정질이고, 강도 Pa를 갖는레이저비임의 조사후에는 결정이다.
- (2) 각 샘플디스크의 기록총은 강도 R.를 갖는 레미저비임의 조사에 의하여 전적으로 결정화된다. 그 다음에 3세상의 필스신호가 레미저비임의 조사에 의하여 각 디스크샘플의 기록총상에 기록되는 한편, 레미저비임의 강도를 증가시킨다. 기록후에 기록된 신호는 레미저비임의 강도가 1.0mm로 변경되는 것을 제외하고는 기록에 사용된 것과 동일한 레미저비임을 가지고 기록총에 조사하여 한편 검출기(9)에 의하여 반사된 레미저비임의 강도를 촉정하면서 판독한다. 모든 샘플디스크에 대해서 판독신호의 강도가 필스신호를 기록하기 위한 레미저비임의 강도의 증가에 따라 어떤 레벨까지 증가되다. 필스신호 기록용 레미저비임의 강도가 어떤 레벨을 초과할 때, 판독신호의 강도는 더 이상 증가하지 않는다. 그 이상 판독신호의 강도가 증가되지 않는 레미저비임강도(P.)는 각 샘플디스크에 대해서 촉정되고, 그 결과는 표 2에 보며진다.

더욱이 판독신호는 반송파 - 대 - 잡음비(이하 C/N비로 언급됨)를 측정하기 위하여 30kHz의 대역폭을 가지고 있는 스펙트럼분석기 모델 hp 8567A(미국 Hewlett - Packard사에 의하여 제작판매)를 사용하여 분석된다. 레이저비임의 강도 P.를 조시하는 것에 의하여 신호에 대해서 얼머진 C/N는 표 2에 도시되어 있다.

(3) 상기 기록된 신호는 각 샘플디스크에 대하여, R의 강도를 갖는 레이저비임을 연속적으로 조사하는 것 에 의하여 삭제되고, 그 후에 삭제되지 않은채 잔존하는 신호의 C/N비는 상기 언급된 것과 동일한 방법으 로 측정된다. 그 다음, 삭제비는 다음의 공식에 의한 식제동작의 전 후의 C/N비로부터 계산된다. $\Delta C(삭제비)(dB) = C_1 - C_2$,

CI은 기록된 신호의 레벨(dB)이고, CL는 삭제되지 않은채 잔존하는 신호의 레벨(dB)이다.

△C는 2010sm(V,/V₂)에 대응하고, V,은 기록된 신호를 판독함으로써 얻어지는 출력레벨이고, V,는 삭제되지 않은채 잔존하는 신호를 판독함으로써 얻어지는 출력레벨이다. 이 결과는 표 2에 도시되어 있다. 삭제비가 높다는 것은 신호의 삭제가 잘 수행됨을 의미한다.

(4) 분리적으로 각 샘플의 기록총을 결정화하는데 필요한 시간은 다음과 같이 측정될, 수 있다. 제2도에 도시된 것과 동일한 조사비임장치를 사용하여 5째의 강도를 갖는 레이저비임이 디스크의 회전없이 각 샘플디스크의 기록총의 어떤 부분에 인가된다. 레이저비임에 의한 조사가 0.05로부터 10 µsec로 필스의 길이를 증가시키면서 필스적으로 행하여진다. 각 필스에 대해서, 반사율은 측정되고, 반사율이 레이저비임의 조사에 의하여 얻어진 최대값의 80%를 초과하는 곳에서의 필스(ㅜ)의 최소길이가 또한 측정된다. 이결과는 표 2에 도시되어 있다. 기록총을 결정화하는데 필요한 이 표의 값은 레이저비임의 조사시간을 측정하는데 유용한 지표이다.

표 2의 결과로부터 명백한 것처럼, Sb, Te 및 Ge로 구성된 기록총을 포함하는 샘플디스크의 비정질화(기록) 특성과 결정화(삭제) 특성은 기록총내 Sb, Te 및 Ge의 원자비가 전에 언급한 공식(3)의 범위안에 있는 경우와, Sb, Te 및 Ge의 원자비가 공식(3)의 범위밖에 있는 경우사이에서 현저하게 상이하다. 기록총이 공식(3)의 범위안에 있는 Sb, Te 및 Ge의 원자비를 가지는 샘플디스크(d) 및 (e)에 대해서, 기록총의 결정화는 극히 단기간동안 레이저비임을 조사하는 것에 의하여 얻어진다. 그러나 샘플디스크(d) 및 (e)는 극히 높은 레이저비임 강도가 기록총을 비정질화하는데 요구되고, C/N비가 낮다는 단점을 가지고 있다.

반면에 기록층이 공식(3)의 범위밖에 있는 Sb, Te 및 Ge의 원자비를 가지는 샘플디스크(a), (b) 및 (c)는 높은 C/N비를 얻을 수 있다. 그러나 이 디스크는 기록층을 결정화하는데 장기간의 레이저비의 조사가 요구되는 단점을 가지고 있다. 더욱이 기록층을 비정질화하는데 공원한 레이저비의강도는 어느 정도까지는 감소될 수 있으나; 만족하게 감소될 수 없다. 기록층을이 공식(3)의 범위밖에 있는 Sb, Te 및 Ge의 원자비를 가지는 샘플디스크(f) 및 (g)에 대해서, 기록층을 비정질화하는데 필요한 레이저비임강도는 샘플디스크(a), (b) 및 (c)에서처럼, 어느 정도까지는 감소될 수 있으나, 만족하게 감소될 수 없다. 더욱이 이디스크(f) 및 (g)는 기록층을 결정화하는데 장기간의 레이저비임조사가 요구되고, C/N비가 낮다는 단점을 가지고 있다.

모든 샘플디스크는 전자현미경을 사용하여 관찰될 수 있다. 관찰을 통하여 기판뿐만에니라 기록총의 소망 치 않은 변형이 발생하는 것을 볼 수 있다. 미러한 기록총과 기판의 변형은 상대적으로 고강도를 갖는 레 미저비임을 조사하는 것에 의하여 발생하는 것처럼 보인다. 더욱이 미러한 변형은 각 샘플디스크의 C/N비 가 20dB 미만의 낮은 레벨까지 감소되도록 한다.

[실시예 1]

공식 (Texter Store) or Total 의하여 표시된 원자비에 존재하는 Texter Set 및 Ti로 구성된 80m 두 메의 기록층은 다음과 같은 스핏터링증착방법에 의하여 참조실시에에 사용된 것과 동일한 플리카보네이트기판 상에 형성된다. 플리카보네이트기판은 스핏터링용 음국을 포함하는 스핏터링증착장치에 설정된다. 상기 언급된 공식에 의하여 표시된 원자비와 약 8인치의 직경은 갖는 Texter Set 및 Ti의 합금은 음국상에 놓는 미 있고, 이 장치는 10°토르(Torr)까지 배출된다. 다음, 아르곤가스가 장치에 도입되어서, 장치의 내압 은 3×10°토르가 된다. 그 후에 약 -350V의 전압이 스펫터링을 위하여 음국에 인가된다.

이렇게 얼어진 샘플디스크는 P_{\bullet} , $C/N \sqcup I$, P_{\bullet} 및 ΔC 를 결정하기 위하여 참조실시예와 동일한 방법으로 검사된다. 이 결과는 아래에 나타낸다.

P. : 8mW

C/NHI : 56dB

 $P_{\epsilon}:5mW$

△C: 40dB

다음, 샘플디스크의 기록총은 레이저비임으로 재조사되는 한편, 제3도에 도시된 것과 같이 레이저비임강도 패턴에 따라서 그 강도를 변화시킴으로써, 기록총상에 비정질영역과 결정영역을 형성하고, Pa, C/NHI, Pa 및 스C를 촉정한다. 이 실시에에서 비정질화 및 결정화는 각각 정보의 기록과 삭제에 상용하도록 설계된다. 그러므로 제3도에서, 기록력과 삭제력은 각각 비정질화강도와 결정화강도에 상용한다. 상기 촉정은 레이저비임을 재조사함으로써 얻어진 Pa, C/NHI, Pa 및 스C가 레이저비임을 제1차재조사하는 것에 의하여 얻어진 것과 거의 동일하다는 것을 보여준다. 제3도에서 도시된 것처럼, 비정질화강도와 결정화강도 사이에 강도를 변화시키는 것에 의하여 레이저비임을 재조사하는 것은 즉, 기록총의 기입(overwriting)은 10⁶배 반복되나, C/NHI에서의 감소는 발생하지 않는다.

전술한 것으로부터, 본 발명의 방법에 따라서 기록매체상에 정보를 기입하기가 용미해지고, 단지 2개의 상이한 강도사미의 강도를 변화시키는 것에 의하여 단일레이저비임을 가지고 고속으로 반복하여 수행할 수 있다.

[실시예 2]

공식 (Teo. ¿Beo. ¿Sho.) o. aTio. 1에 의하며 표시된 원자비에 존재하는 Te, Ge, Sb 및 Ti로 구성된 80nm-두께의

기록층은 실시에 1의 방법과 동일한 방법으로 스팟터링증착방법에 의하여 참조실시에에 사용된 것과 같은 폴리카보네이트기판성에 형성된다. 이렇게 얻어진 디스크의 기록총성에, 비정질화강도(기록능력)가 $10m^{2}$ 인 것을 제외하고는 제3도에 도시된 것과 동일한 패턴에 따라서 2개의 상이한 강도로 인기된다. C/N비와 삭제비(Δ C)가 촉정된다. C/N비와 삭제비(Δ C)는 각각 54dB와 35dB로 높다.

[실시에 3]

참조실시에에 사용된 것과 통일한 폴리카보네이트다스크는 참조실시에에 사용된 것과 동일한 진공증착장 치내에 설정된다. Te와 Sb는 분리되어 도가나속에 놓여 있고, Ge와 Pb는 분리되어 각 가열진공보우트에 놓여 있어서, 다음의 중착에 의하여 형성된 기록층은 공식 (Je, &Be, Sb, Sb, Sb, Sb, Tl, c)에 의해 표시된 원자비

를 가질 수 있다. 이 장치는 10^{*6}토르까지 배출되고, 디스크는 실내온도에서 보우트 및 도가니로부터 Sb; Te, Ge 및 Pb의 동시증확이 되고 증확에 의하여 형성된 기록총의 두께가 100nm가 될 때까지, 4 - 원소의 공증착을 수행하도록 이 디스크를 1800rpm으로 회전시킨다. 따라서 샘플디스크(h)를 얻을 수 있다.

상기 언급한 것과 거의 동일한 과정을 Bi, In, Sn 및 TI의 각각이 분리적으로 Pb 대신 사용되는 점을 제 외하고 반복하여 샘플디스크(i)에서 (1)까지를 준비한다.

미렇게 얻어진 각 샘플디스크는 참조실시예와 동일한 방법으로 비정질화 특성과 결정화특성에 대해서 시험을 하는 것에 의하여, Pa, C/NHI, Pa 및 AC를 결정한다. 이 결과는 표 3에 도시되어 있다.

표 3의 결과와 표 2(참조실시예)의 샘플(b)의 결과사이의 비교는 기록총의 Pb, Bi, In, Sn 및 Ti의 존재에 의하며, 비정질화 및 결정화에 필요한 레이저비임강도가 현저하게 감소되고 S/에비가 현저히 개선되며, 즉 샘플디스크(b)에서 (l)까지의 C/에비가 샘플디스크(b)의 그것보다 약 18 내지 28에 더 높은 것을 보여주고 있다. 따라서 이 샘플디스크가 특히 유용하다고 결론자어진다. 특히, Pb, 또는 Ti인 기록총[즉, 샘플디스크(h) 및 (l)의 각각]에 구현된 경우에, C/에비는 양호하고, 그러므로 이러한 디스크를 기록매체로서 사용할 때, 양질의 신호를 얻을 수 있다.

샘플디스크(h) 내지 (!)의 어느 것도 기록층과 기판의 변형을 일으키지 않는다.

I.# 31

		799.9	(44-2)	A,445 x		
4757	***	r,csv)	CINALIM	P K 1	GE (dd.	
•	ť	.9	20	•	n	
	76	17	43	. ₹	-41	
	1.	35	22	· 5	134	
•	* •	13	52	- 1	*20	
• •	11,000		.23		și.	

샘플다스크(i)의 기록총상에, 레이저비임은 비정철회강도(기록력) 및 결정화강도(삭제력)가 각각 12mW와 7mW라는 것을 제외하고는 제3도에 도시된 것과 동일한 패턴에 따라서 2개의 상이한 강도로써 인기되고, 그리고 C/N 및 삭제비가 측정된다. 이 C/N비 및 삭제비는 각각 50dB 및 28dB로 높다.

전술한 것으로부터, 기판, 및 그 위에 적흥되고 Sb, Ge 및 Te에 덧붙여 Pb, Bi, In, Sn 또는 Ti을 함유한 기록흥을 포함하는 기록매체를 사용할때, 기록흥의 비정질화 및 결정화(즉 기록흥상에 정보의 기록 및 삭 제, 그리고 이와 반대의 경우)를 단지 레이저비암 강도를 변경함으로써, 단일 레이저비임의 조사에 의하 여 쉽게 수행할 수 있다.

[실시예 4]

표 4에 도시된 원자비를 가지는 Te, Ge, Sb 및 Ti로 구성되고, 두께가 80mm인 기록층은 실시에 3과 거의 동일한 방법으로 4 - 원소공중착법(4 - element co - deposition method)에 의하여 참조실시에에 사용된 플리카보네이트기판상에 분리되어 형성되어 있다. [[다라서 샘플디스크(m)에서 (q)까지를 얻을 수 있다. 샘플디스크는 각 샘플디스크의 Pa, C/NH, Pa및 스C를 결정하기 위하여, 참조실시에와 동일한 방법으로 시험된다. 이 결과는 표 4에 도시되어 있다.

표 4의 결과로부터 명백한 것처럼, 기록총의 조성이 상기 언급한 공식(1), 즉 공식(1)에서 x가 0.3 내지 0.7의 범위안에 있고, y는 0.1 또는 그 이상의 한정된 범위안에 있을때, 상대적으로 낮은 2개의 상이한 강도를 가지는 단일 레이저비임을 조시하는 것에 의하여 결정화 및 비정질화를 수행할 수 있고, 그리고 높은 C/N비와 높은 삭제비가 얻어진다. 샘플디스크(o)의 기록상에, 레이저비임은 기록력이 9째인 것을 제외하고는 제3도에 도시된 패턴과 동일한 패턴에 따라서 2개의 상이한 강도로 인기되고, C/N비와 삭제비가 촉정되었다. C/N비와 삭제비가 각각 53dB 및 35dB로 높다.

[H.4]

	ية الإسوادية الوسودية . المراجعة الوسودية	লব	2 49 4 ′	4984		
4.8 44	٠,	. 2	P. (m#1	C/K+)(dB)	1. jmWr	&C:48)
m	n. 35	,Q.15	.7	522	š	24
J.	0.30	u. 55	12	. 43	•	28
y	0.5	n.3	9	,35	8	₫ñ
þ	D. 65	0.15	51	3 3	*	.30
À	U_Co	V.3	JZ.	5ñ	- A	26

표 5에 도시된 원자비를 가지는 Te, Ge, Sb,및 Pb로 구성되고, 두메가 100nm인 기록총은 실시예 3과 거의 동일한 방법으로, 4-원소공증확법(4-element co - deposition method)에 의하여 참조실시예에 사용된 폴리카보네이트기판상에 분리되어 형성되어 있다. 따라서 샘플다스크(s)에서 (v)까지를 얻을 수 있다.

비교를 위해서, Pb가 공증확되어지는 원소로부터 생략되고 단지 Te, Ge 및 Sb로 구성된 기록총이 형성되는 것을 제외하고, 상기 언급한 과정과 거의 동일한 과정이 반복되고, 그럼으로써 샘플디스크(r)를 얻는다. 이렇게 얻어진 샘플디스크는 각 샘플디스크의 Pa, C/NHI, Pa 및 △C를 결정하기 위하여, 참조실시예와 동일한 방법으로 시험된다. 이 결과는 표 5에 도시되어 있다. 표 5의 결과로부터 명백한 것처럼, Pb를 함유하지 않는 기록총을 갖는 샘플디스크(r)의 경우에, 비청질화는 상대적으로 높은 강도 즉, 18째만큼 높은 강도를 갖는 레이저비임을 조시하는 것에 의하여 단지 수행되고, 삭제비(△C)는 낮다. 대조적으로 원자수의 관점에서 1 내지 30%의 양으로 Pb를 함유하는 기록총을 각각 갖는 샘플디스크(s)에서 (u)까지의 경우에서, 비청질화는 상대적으로 자랑도,즉 9 내지 12째의 강도를 조시하는 것에 의하여 수행될 수 있고, 삭제비(△C)는 샘플디스크(r)와 비교함때, 개선된다. 그러나 만일 기록총내의 Pb의 양이 원자수의 관점에서 50%까지 증가한다면 [샘플디스크(v)], 삭제비(△C) 및 C/NHI는 감소된다. 이 결과는 Te, Ge및 Sb이외의 원소의 양이 원자수의 관점에서, 양호하게는 1 내지 30%,즉 공식(1)에서 0.01 월 2 월 0.3인 것을 보여준다.

샘플디스크(s)에서 (u)까지의 경우에, 비정질화강도 및 결정화강도사이의 그 강도를 변경시키는 것에 의한 레이저비암으로 조사하는 것, 즉 기록층의 기입(overwriting)을 수행할 수 있다.

[丑 5]

A Trailing Stage Pro		9/1	७३८ १ ,	1151	
-25	+3	Fa. 294973	Color Ma.	Is Saw:	क्ष:३६
F		: к		-	14,
*.	. A 14	B	£2.	×	Α,
1.		HC.	14		- 24
•	*** \$		49		>>
•			10		-

(57) 경구의 범위

청구항 1

정보를 기록 및 삭제하는 방법에 있어서, Sb, Te, Ge와, Pb, Bi, In, Sn 및 TI의 그룹으로부터 선택된 최소한 하나의 원소로 이루어진 기록층이 적층된 기판을 구비하는 기록매제를 단일 레이저비임으로 조사하면서 상기 단일 레이저비임에 대해서 상기 기록층을 이동시키며, 상기 기록층이 기록층에 인가된 레이저비임강도에 따라서 비정질상과 결정상사이에서 기억적으로 상변환할 수 있으며, 이 기억적 변환이 정보의 기록 및 삭제에 효과적이고, 상기 단일레이저바임이 2개의 상이한 강도로 인가되어, 각각 상기 기록층을 결정화하고 상기 기록층을 비정질화 함에 있어, 소정의 정보에 상응한 레이저비임강도 패턴에 따라 상기 2개의 상이한 강도 사이에 레이저비임강도를 변경시킬으로써, 기록층대에 상기 소정의 정보에 상용한 네정질영역과 결정영역을 형성하는 것을 특징으로 하는 정보의 기록 및 삭제방법.

청구항 2

제1할에 있어서, 상기 기록총의 결정화가 상기 기록총상에 정보를 기록하는데 효과적이고, 상기 기록총의 비정질화가 상기 기록총상에 기록된 정보를 삭제하는데 효과적인 것을 특징으로 하는 정보의 기록 및 삭 제방법

청구항 3

제 1항에 있어서, 상기 기록층의 결정화가 상기 기록층상에 기록된 정보를 삭제하는데 효과적이고, 상기 기록층의 비정질화가 상기 기록층상에 정보를 기록하는데 효과적인 것을 특징으로 하는 정보의 기록 및 삭제방법

청구항 4

[여기서 M은 Pb, Bi, In, Sn 및 Ti의 그룹으로부터 선택된 최소한 하나의 원소, 그리고 0.3 ^설X ^설.0.7, 0.1 ^설y, 0.01 ^설z ^설.0.3 및 x+y (1.]에 의하여 제시된 원자비로 상기 기록총상에 존재하는 것을 특징으로 하는정보의 기록 및 삭제방법

청구함 5

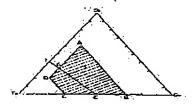
제4항에 있어서, MOI Pb인 것을 특징으로 하는 정보의 기록 및 삭제의 방법.

청구항 6

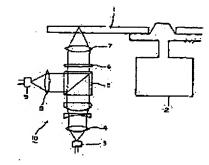
제4항에 있어서, MOI TI인 것을 특징으로 하는 정보의 기록 및 삭제방법.

도朗





⊊₽2.



⊊£!3

